産学連携コーオプ型高度人材育成プログラム
実践特殊講義Ⅱ

テクノロジー開発とリスク管理

参加費無料・要事前申込

講師：塚田　裕
（理工学研究科特別招聘教授　工学博士　日本IBM出身）

半導体チップ実装の歴史、現状の課題、今後の方向を例として、マイクロ・ナノ加工技術が必須である材料やプロセス技術の開発から製造まで、市場の見方、目標設定、プロジェクト管理とリスク管理について、個々の産業分野にかかわらない普遍的な考え方を学習します。

また、日本と他のアジア諸国、欧米とのシステムの違いや民族としての長所・短所の認識を含め、今後の国際的なテクノロジーマネジメントを如何に考えるかを学びます。

日程・会場：
◆5月19日（土）　9：00～17：50
イーストウィング1階　メディアラボ2

◆6月16日（土）　9：00～17：50
イーストウィング1階　メディアラボ2
※6月16日（土）は留学生と合同で実施し、講義は英語にて行われます。

対象：理工系の大学院生・PD

定員：20名（先着順）

申込：所属、回生、学生証番号、氏名、連絡先を下記メールアドレスに送信して下さい。
E-mail：d-career@st.ritsumei.ac.jp

締切：2012年5月16日（水）

（問合先）理工学部事務室大学院係　岩井／大串
コアステーション1階　TEL：077-561-2624　E-mail：d-career@st.ritsumei.ac.jp